First Hit

Previous Doc

Next Doc Go to Doc#

L37: Entry 67 of 73

File: JPAB

Dec 19, 1984

PUB-NO: JP359225992A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59225992 A TITLE: OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: December 19, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME:

SHIGETA, SADAAKI YOKOGAWA, YOSHIO EZAKI, KOZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

DAINIPPON INK & CHEM INC

COUNTRY

· COUNTRY

.₹

APPL-NO: JP58099577 APPL-DATE: June 6, 1983

US-CL-CURRENT: 369/283; 428/148 INT-CL (IPC): B41M 5/26; G11B 7/24

### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an <u>optical recording medium</u> high in sensitivity, showing an extremely high S/N ratio of reproduced signals, stable and having low toxicity, by using a composite layer comprising particulates of a specified metal or a semiconductor dispersed therein and a recording layer consisting of a specified semiconductor.

CONSTITUTION: The composite layer 1 comprising particulates of a metal or a semiconductor dispersed in a metallic oxide is provided on a base 3, and a semiconductor layer 2 is provided on the surface thereof. An energy beam incident on the optical recording medium is absorbed into the semiconductor layer and the composite layer, the resultant heat melts the composite layer, and recording and reproduction are performed by utilizing the change in the optical property (reflectance, transmittance or the like) of the part irradiated with the energy beam. Examples of the metal or semiconductor used for the composite layer include Sn, In, Sb, Pb, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Ge and alloys comprising one of them as a main constituent. Examples of the metallic oxide include oxides of Sn, In, Al, Zr and Zn. When Ge is used for the semiconductor layer, a recording medium having high sensitivity and showing a high S/N ratio of reproduced signals can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

THIS PAGE BLANK (USPIO)

# ① 日本国特許庁 (JP)

①特許正顧公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59-225992

⑤ Int. Cl.³
B 41 M 5/26
G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 6906—2H 8421—5D

❸公開 昭和59年(1984)12月19日

7

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

**分光記録媒体** 

②特 願 昭58-99577

7

②出 願 昭58(1983)6月6日

**@発明者 重田定明** 

習志野市谷津 3 - 29-10

@発 明 者 横川發雄

東京都板橋区赤塚新町3-13-

10

仍発 明 者 江崎弘浩

浦和市別所 3 -37-15喜光寮内

⑦出 願 人 大日本インキ化学工業株式会社 東京都板橋区坂下3丁目35番58

号

個代 理 人 弁理士 高橋勝利

明 和 ;

1. 強明の名称

光記频媒体

## 2. 特許請求の顧問

- 1. 募板上に、金属酸化物溶膜中に金属もしくは半導体の散粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体。
- 2. 金属もしくは半導体の微粒子が、Sn、In、Sb、Pb、AI、Zn、Cu、Ag、Au、Geまたはこれら金属もしくは半導体を主成分とする合金の微粒子である特許額求の範囲第1項に記載の光記録媒体。
- 3. 金属酸化物がSn、In、Al、Zr及びZnの酸化物より選ばれた少なくとも一種である特許額求の範囲第1項に配載の光記録媒体。
- 4. 半導体層がGe間である特許額求の範囲第1項に記載 の光記録媒体。

#### 3. 発明の群様な説明

本発明は、レーザ光等のエネルギー線を照射することによって、配録暦のエネルギー線照射部が溶融等により変形または除去されることによって生じる反射率もしくは 透過率の変化を利用して光学的に情報の記録、再生を行う のに渡した記録媒体に関するものである。

光ディスク等の光記録媒体に要求される性質としては、 記録光確に用いるレーザの被長領域での記録感度が高いこ と、再生信号のSN比が高いこと、記録密度が高いこと、 保存安定性にすぐれていること、及び毒性が低いことが挙 げられる。

レーザ用記録媒体として現在最もすぐれているとされているのは、ガラスまたはプラスチック務板上に記録層としてテルルまたはテルルー最素合金等のテルル合金薄膜を形成したものである。テルル及びテルル合金薄膜は、可視-

特開昭59-225992(2)

近赤外の波長領域で光の吸収率が高く、低熱伝導率、低融 点であるため記録感度が高く、またピットの形状、大きさ も摘い弱く、且つ可視ー近赤外の波長領域で適当な反射率 を有しているため、反射光によってSN比の高い再生信号 が得られるなど、ヒートモード型レーザ配線体に種類で 適した性質を持っている。しかしテルル無膜及びテルルー 砒素合金が関には、酸化安定性が低いこと及び毒性がはテル の欠点がある。酸化安定性が低いこと及び毒性がはテル の欠点がある。酸化安定性の改良にはテルル低酸化物を用 いる等の方法が試みられているが、現在まで充分なものは 得られておらず、また毒性に関しては効果的な対策は見出 されていない。

飛性の点では、テルル系記録媒体に比較して有利なものに、がラスまたはプラスチック募扱上、もしくは該募上に設けたアルミニウム等の反射関の上に色素または色素をポリマーに分散した層を形成した記録媒体がある。しかし、一般に色素の吸収液長は、赤色光より短波長側にあり、今後記録用光調の主流となると予想されている半導体レーザの発振波長域である750nm~850nmの領域で大きな吸収を示す安定な色素が得られないため、半導体レーザを記録用光調とする色素系記録媒体で実用的なものは得られていない。

本発明者等は、毒性が低く、酸化安定學及び耐水性にすぐれた光記録媒体の完成を目的として概念研究を進めた結果、酸化安定性及び耐水性にすぐれた特定の金属をしては半導体の微粒子が、化学的安定性にすぐれた金属酸化物問題中に分散した複合層と、この複合層の少なくとも一方の安面に接触した特定の半導体からなる記録層を用いることによって高感度で再生信号のSN比が極めて高く、且つ安定でしかも毒性の低い光記録媒体が得られることを見出し、本発明に到途した。

.₹

本発明の要旨とするところは、蒸板上に、 余属酸化物薄膜中に金属もしくは半導体の微粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体の機様と構成にある。

第1回に、本発明の先記録媒体の間構成の一例を示す。 第1回に於ては、基板上に、金属酸化物中に金属もしくは 半導体の微粒子が分数した複合層(以下複合層と呼ぶ)が 数けられており、核複合層の変調に半導体層が形成されて いる。この光記録媒体に於ては基板側もしくは基板と反対 側から入射したエネルギー線は、半導体層及び複合層に吸 収され発生した熱により複合層が融解し、この複合層の融 解部分が半線体層のこれに繰した部分を併って移動するこ

とによって形成されるピットによって生じる媒体のエネルギー線が照射された部分の光の反射率、透過率等の光学的 性質の変化を利用して記録、再生が行われる。

本発明の光記録媒体に於ける複合間に用いられる金属酸化物は、化学的安定性にすぐれ、熱伝導率の低いものであることが必要で、好ましい例としては、Sn、In、AI、 2r及び 2nの酸化物が挙げられるが、特に Snまたは Inの酸化物を用いると、空気中での安定性がすぐれ、高感度且つ再生信号の SN 比が高い配録媒体が得られる。 Snまたは Inの酸化物の例としては化学式で SnO2、In2O3 及び SnO2-x、 In2O3-x の低酸化物や、 Sn1-yHyO2 、 In2-zHzO3 等の SnO2-x In2O3-x

に異種金属がドーピングされたものが挙げられる。ここで x、 z は 0.5 以下、 y は 0.2 5 以下の正の数、 M は Sb、 In、 N は Sn、 Ge、 Pb、 2n等の金属を示す。

上記複合層に於ける金属もしくは半導体の充墩率は 0.3 以上、 0.9 5 以下であることが必要である。 充壌率が 0.3 以下であると、複合層の吸収係数が低下し、且つ複合層が溶融液動化する温度も高くなり、得られる光記録媒体の記録感度が低下する。 充壌率が 0.9 5 以上となると、複合層に分散している金属もしくは半導体粒子間の接触が始まり、金属もしくは半導体粒子の粒子径が大きくなり、そのため記録とファトの大きさ、形状が不揃いになり、 再生信号の SN 比が低下し、また複合層の熱伝導率も大きくなるため記録

本発明の光記録媒体に於ける複合間の一個の限さは10 人以上、500人以下が設ましい。複合間の一個の厚さが 10人以下であると、複合間のエネルギー線照射部の溶験 漁動化による半導体層のピット形成が進行し難くなり、記 緑媒体の記録感度が低下する。また複合間の一層の厚さが 500人以上であると、複合間エネルギー線開射部の溶験 流動化に必要なエネルギーが大きくなるため記録媒体の記 緑感度が低下する。特に複合層の一層の厚さが30人以上、 300人以下の場合、高感度で再生信号のSN比の高い記

特問昭59-225992 (3)

経媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に用いられる半導体層の例としては、Ge、Si、Se等の元素半導体及び、AISb、GaAs、GaSb、InP、InAs、InSb等の化合物半導体が挙げられる。特に半導体にGeを用いた場合は、均質且つ750mm~850mmの被長域で光の吸収係数の大きい層が得られるため、高感度且つ再生信号のSN比が高い記録媒体が得られる。またGe層は問膜の場合でも酸化安定性及び耐湿性がすぐれており、毒性も低い点で本発明の光記録媒体に用いられる半導体層として舒適である。更に本発明の光記録媒体には、GeにGa、InまたはSb等をドーピングした即膜からなる半導体層を用いることもできる。

本発列の光記録数体に於ける半導体階の一周の厚さは10 人以上、200人以下が製ましい。半導体層の一周の厚さ が10人以下であると、得られる記録数体の750nm~ 850nmの被長域での光の反射率、吸収率が低くなり、記 緑部と未記録部とのコントラストが大きくできず、再生信 号のSN比が低くなる。半導体層の一層の厚さが200人 以上であると、複合形のエネルギー線 顕射部が溶験流動で しても、半導体層のピット形成が過行し難くなるため、記 経媒体の記録感度が低下する。特に半導体層の一周の厚さ が20人以上、100人以下の場合SN比の高い記録媒体 が得られる。

本発明の光記録媒体の一つの実施超様式、装板上に複合 間を形成させ、更にこの復合層の表前に半導体層を形成さ せたものである。荔板としては、アルミニウム等の金属板、 ガラス板、あるいはポリメタクリル散メチル、ポリスチレ ン、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、ポリエチレンテ レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド 及びエポキシ樹脂、ジアリルフタレート負合体、ジエチレ ングリコールピスアリルカーボネート食合体、ポリフェニ レンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミ ド毎の熱可塑性、又は熱硬化性斟酌のシート又はフィルム が用いられる。特に本発明の光記録媒体を記録光、再生光 を慈仮を通して設射する形式の光ディスクとして使用する 場合に於ては、基板にはメチルメタクリレート系頂合体、 スチレン系質合体、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、 ジエチレングリコールピスアリルカーポネート重合体、エ ポキシ樹脂等の透明プラスチックのシートを用いる必要が ある。また、慈敬にガラス极、又はアルミニウム等の会域 板を使用する場合は、これら苗板上にポリマー層を設けた 後に複合層及び半導体層からなる記録層を形成させると斉 態度の光記録媒体が得られる。上記ポリマーの例としては、 ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイソブチ

ルメタクリレート等が挙げられる。

本発明の光紀緑線体の滑橋成の例を第2図~第5図に示す。以下本発明の記録線体の製造方法を開構成の例図を用いて説明する。

第2図に示す構成の記録媒体は、芬板3の上に半導体層 2を形成させた後に、この半導体財2の上に複合関1を形 ' 成させ、次いでこの操作をくり返した後最外層に半導体層 を形成することにより、半導体階を n 層、複合層を n - 1 **耐積層させることによって得られる(ここでnは正の整数** を示す。)。半導体階及び複合階を形成させるためには、 真空嘉莽法、イオン化荔菪法、イオンプレーティング法、 スパッタ法、クラスターイオンビーム法等を利用する。複 合層を形成させる場合は、金属もしくは単導体金属酸化物 とを別々のルツポに入れ、1×10<sup>-3</sup> mallg以下の真空度に 於て同時に茲発させ慕若を行う。また上記真空落着工程で **蒸発粒子をイオン化し、半導体層表面に衝突させるイオン** 化務券法、またイオン化と同時に募板側に直流電圧を印加 してイオン化粒子を加速させるイオンプレーティング法を **川いることもできる。また金属もしくは半導体のターゲッ** トと金属酸化物のターゲットを用いて同時スパッタを行う ことによって複合間を形成させることもできる。いずれの 場合も複合層の形成時には、各農発源、ターゲットの比較

的近傍に水品膜厚センサ等のセンサへっドを設置し、金瓜 もしくは半導体及び金属酸化物の藤精速度、スパッタリン グ速度を別々に検知、制御することにより、所定の金瓜も しくは半導体の充填率及び厚さの複合層が得られる。

第3 図に示す構成の記録媒体は、基板3の上に複合周1を形成させた検、この複合周1の上に半導体用2を形成させ、検、この複合周1の上に半導体用2をn間には、体質をn間をもり返すことにより複合層をn間をでは、第2 図に示す構成の記録媒体を関立する場合と同様の操作を行い、基板3 図に示す構成の記録媒体は、第3 図に示す構成の記録媒体は、第3 図に示す構成の記録媒体は、第3 図に示す構成の記録媒体を製造する場合と同様の操作を行い、基板3 の上に複合層1をn層、半導体層2をn-1層複層させることに複合層1をn層、半導体層2をn-1層複層させることによって得られる。

第2 図~第5 図に示す様成の本発明の光記録媒体に於ては、記録間の厚さ(複合層及び半導体間を積滑した全体の厚さ)が50 人以上、2000 人以上になると、記録間のよい。記録間の厚さが200人以上になると、記録間のエネルギー練覧射部の体積が大きくなるため、エネルギー線を観射した場合に吸収されるエネルギーの密度が低下するため、記録媒体の記録感度が低下し、さらに形成されると

特開昭59-225992 (4)

ット周辺の形状が乱れ続くなり、再生信号のSN比に態影響を与える。記録層の原さが50人以下であると、記録媒体の配録部と未記録部の反射率及び透過率の差が小さくなり、コントラストが低くなるため、再生信号のSN比を高くすることができない。本発明の光記録媒体を反射型光ディスクに使用する場合、記録層のより好ましい厚さの範囲は70人以上、500人以下である。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、複合間の一間の厚さが10人~500人、半導体間の厚さが10人~500人、半導体間の厚さが10人~200人、複合層と半導体層が復層された記録間の厚さが50人~2000人の範囲内であれば、nの値は1以上の任意の整数で良い。特に半導体層にGeを使用し、第2図に示す構成でnが2以上の場合、空気中での安定性及び耐温性の勢にすぐれた光記録媒体が得られる。

本発列の光記録媒体に於ける記録層は、通常の環境下では極めて安定であり、特に保護層を設ける必要は無いが、機械的衝撃等に対する保護や、環境等の付着により、配辞、再生に支降が生じるのを防ぐことを目的として、保護層を記録層の上に設けることが可能である。保護層としては、SiO1、AlaOo、TiO2等の無機材料及び有機高分子材料が用いられる。

第2図~第5図に示す本発明の光記録媒体に於ては、基

板 3 を透明なものとした場合は、記載光及び再生光を図の 上方から入射させても、下方から入射させても良い。

3

本発明の光記録媒体は、低器性で高感度であり、空気中 での安定性及び耐湿性がすぐれていると同時に耳はほ母の SN比が極めて高い点に特徴がある。本発明の光記録媒体 が上記の如くすぐれた整備を示す理由は理時点では必ずし も明確で無いが、以下の様に推定することができる。本発 明の光記録媒体の記録層は、それぞれ光学定数の異なる物 合層と半導体層との積層膜から成り立っているため、記録 関がそれぞれ複合層もしくは半導体層単独で成り立ってい る場合に比較して、記録用の厚さが極めて小さい場合でも エネルギー線の吸収率及び反射率が高くなる。このため記 緑暦のエネルギー線が照射される部分に於けるエネルギー 密度が大きくなり、記録感度が高くなると同時に、記録部 と未記録部とのコントラストが大きくなり、再生時のSN 比が再くなる。さらに記録用を構成している複合用は金属 酸化物とこの酸化物中に分散した粒径が光の波具以下の橋 めて微糊な金属もしくは半導体の粒子から成り立っている ため、パルクの金属もしくは半導体に比較して低い温度で **牌接する半導体層を伴って容易に流動化する。この記録暦** の複動化した部分は、金属もしくは半導体単独の溶融体に 比較して大きな表面エネルギーを育しており、流動化した

さらに本発明の光記録媒体における記録層を構成する半 導体層は熱伝導率が低く、複合層中では、金属もしくは半 導体の数粒子は、酸化物中に互いに孤立して存在している ため、複合層の熱伝導率も低くなり、記録媒体の感度は再 くなる。また、複合層中の金属の充壌率、半導体層、複合 層の厚さを適切に選択することにより、最適な分光吸収率、 分光反射率の記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体の記録層に使用さる金属もしくは半 専体及び金属酸化物等は、いずれも空気中及び水中で極め て安定で、且つ毒性が低いため、本発明の光記録媒体は低 郡性で保存安定性もすぐれている。

本発明の光配録媒体は、記録再生用光ディスクとして画像ファイル、文書ファイル、データファイル及びコンピュータの外部メモリとして用いられるばかりでなく、レーザ光で直接書き込み、読み取りが可能なテープ、カード、マイクロフィッシュ等として用いることができる。

以下、本発明の詳細を実施例によって示すが、本発明は これ等の例に限定されるものではない。

前、以下の実施例で示す充填率とは、複合用中で金属も しくは半導体徴粒子の占める休頼の割合である。

#### 实施例1

厚さ 1.2 mm、外径 3 0 0 mm、内径 3 5 mm のポリメタクリル酸メチルからなるディスク状態板を真空蒸剤装置のチャンパーに取り付け、三つのルツボにそれぞれ、Ge (フルウチ化学製、30 0×10 mm t、純度 9 9.9 9 %)、 Sn (フルウチ化学製、30 0×10 mm t、純度 9 9.9 9 %)、 Sn 0 2 (フルウチ化学製、18 0×5 mm t、純度 9 9.9 9 %)、 を入れ、この誘板を 2 0 rpm の速度で回転させながら、真空度 1×10-6 mm Bgの条件に於て、電子ビーム 高剤法を用い、まづ Geを 3 0 人の厚さに高着し、次いで Sn 及び Sn 0 2 にそれぞれ別の電子鉄より電子線を照射し、 Sn 及び Sn 0 2 の 港

特開昭59-225992(5)

発速度を関節しながら譲寄を行い、Snの充場率 0.8 で設厚 6 0 人の Sn及び Sn02の複合関を Ge層の上に形成し、続いて 同様の機作を行うことにより、この Snと Sn02の複合層上に 厚さ 2 0 人の Ge層、厚さ 6 0 人の Snと Sn02の複合層及び原さ 3 0 人の Ge層を順次復贈し、第 2 関に於て n = 3 に相当する構成で厚さ 2 0 0 人の配録層を有するディスク状光記

経媒体を製作した。

得られたディスク状光記録媒体を毎分1800回転の回転速度で回転させながら、くりかえし周波数5 MIZ で100n secのパルス中に変弱した半導体レーザ(日立製作所製ILLP-1600、発級波長830nm)の発想光をコリメーターレンズ、集光レンズ及び蒸板を選して記録器にピーム径1 Pmまで集光して照射することにより記録を行ったところ、短径がほぼ1 Pmのピットを形成させるのに必要なディスクの記録時上に於けるレーザ光強度は6 mHであった。また記録信号を1 mHのレーザ光で再生を行い、基準信号5 MIZ、パンド中100 RIZ の条件でスペクトラムアナライザで選定した CN比は56 d8であった。

上配の如くして記録を行った記録終のディスク状配録媒体を60℃、95%間の恒温恒湿層内に入れ、120日間の耐湿熱性試験を行ったところ、CN比に変化は認められなかった。

比較例1

3

得られた3種類の試料について実施例1と関係の方法で 記録再生を行った結果を第1表に示す。

郎 1 表

複合層膜原 (人)	レーザ先強度 1) (mH)	CN比 (dB)
1 0 0	1 0	4 2
1 8 0	1 2	4 5
3 0 0	12mWで記録できず	_

類様が1ヶmのピットを形成させるのに必要な、ディスク面上に於けるレーザ光強度

比較何2

実施例1に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状態版を2枚用窓し、実施例1と同様に基版回転速度20 rpm 、真空度1×10<sup>-6</sup> mm Ngの条件で電子ビーム 煮粉法を用い、これら落板上にGeを蒸粉し、Geの顧厚が80 人及び300人の配録間がGeのみの2種類の試料を得た。 得られた2種類の試料について実施例1と同様の条件で記録することを試みたが、いずれの試料もレーザ光強度12 mHではピットは形成されず、記録することはできなかった。

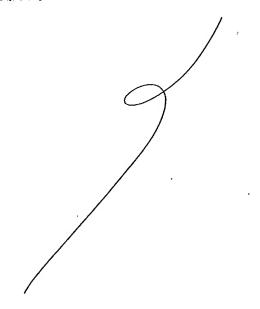
実施例Iと比較例I及び2より明らかな如く、比較例Iに示す記録階がSnとSnOaの複合照膜のみからなる試料は、実施例Iに示す本発明の充記録媒体に比較して感度、CN比共に低く、また記録階がGe薄膜のみからなる比較例2に示す試料は、本発明の光記録媒体に比較して著しく感度が低い。

#### 实施例 2

実施例 1 と同様の方法を用いて、ポリメタクリル酸メチルのディスク 状 孫板上に、 第 2 表に示す金属及び金属酸化物からなり、 第 2 表に示す腺原を有する複合層と、 第 2 表に示す 関係の Geからなる 準導体層とを、 第 2 表に示す 層標成に 額 日 した配録 間を形成することによって、 第 2 表の試料番号 2 - 1 ~ 2 - 1 3 で示す 1 3 種類の先記録媒体を報

作した。

得られた上記13種類のディスク状光記録媒体について、 実施例1と同様の方法を用いて測定した記録感度とCN比 を第2表に示す。耐湿性はnが2以上の場合枠にすぐれた 結果を示した。



3

郊 2 淡

									-	
試料番母	拟 合 階			半導体周	起	17	甜	記録再	生粉性	
	金属または 半導体	企版酸化物	<b>金原または半</b> 導体の充壌率	原 き 1) (人)	厚. さ2) (人)	潜構成	n	原 さ(人)	レーザ光強度 (mH)	GN比 (dB)
2 - 1	Sn	S n O <sub>2</sub>	0.8	140	5 0	第3図	1	190	7	5 3
2 – 2	l n	I n 2 O 3	0.6	120	5 0	第4図	2	340	10	5 4
2 - 3	l n	S n O <sub>2</sub>	0.8	7 0	3 0	第5図	3	270	7	5 0
2 - 4	Sn	A 12 'Oa'	0.9	150	5 0	郑2図	2 .	250	1 2	4 9
2 - 5	l n	ZrO2	0.9	7 0	3 0	同止	4	330	1 2	5.0
2 – 6	Sn	ZnO	0.8	6 0	2 0	間上	3	260	11.	5 0
2 - 7	Ge	SnO2	0.8	8 0	4 0	第2日.	3	280	8	5'5
2 - 8	Рb	Ing Og	0.8	140	5 0	同上	2	240	7	5 2
2 - 9	ΛI	SnO2	0.7	60	2 0	<b>同</b> 上	• 4	260	10	5 0
2 -10	Zn	S n O <sub>2</sub>	0.8	7 0	3 0	同止	3	230	10	5 0
2-11	Çu	SnO <sub>2</sub>	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	1 2	5 3
2 -12	A B	SnO2	0.7	6 0	2 0	同止	4	260	10	5.5
2 -13	Αu	I n 2 O 3	0.7	6.0	2 0	同上	4	260	1 2	5 5
2 -14	S b	S n O <sub>2</sub>	0.8	190	4 0	同上	2	270	6	5 7

- 1) 複合閉一層の厚さ
- 2) 半沸休用一目の見さ

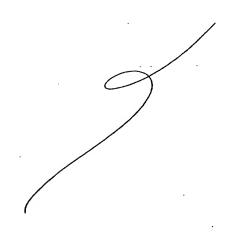
#### 突施例 3

三台の電子銃を装備した真空業着装置のチャンパー内に 厚さ 1. 2 mm、外径 3 0 0 mm、内径 3 5 mm のジエチレングリ コールピスアリルカーポネート食合体 (商品名 CR-39) か らなるディスク状基板を取り付け、チャンパー内の四つの ルツボにそれぞれ、Ge、Sn、Au及びSnOzを入れ、上記基板 を 2 0 rpm の回転速度で回転させながら、真空度 1 × 10<sup>-6</sup> ma Hgの条件に於て、まづ Geを 5 0 人の厚さに蒸着し、次い で Sn、 Au及び SnOaにそれぞれ別の電子抜より電子線を照射 し、Sn、Au及びSnOzそれぞれの慈発速度を副節しながら、 三成分を飼時に蒸着することによって、SnO2中にSnか90 頭景%、Auが10頭景%からなるSn-Au合金微粒子が分散 し、合金数粒子の充筑水が0.7で、原さ150人の複合層・ を形成し、続いてこの複合関上に再び50人の厚さにGeを 務着することによって、第2図に於てn=2に相当する機 成で原さ250人の記録期を有するディスク状光記録媒体 を製作した。

得られた光記緑媒体について実施例1と同様の方法で測定した記録再生特性を第3表の試料番号3-1に示す。

また第3表に示す試料番号3-2~3-6の光記録媒体 は試料番号3-1と同様の方法で製作し、複合層中の合金 の種類及び合金組成が第3次に示すものである以外は、基 板、半導体層の種類、厚さ、複合層中の合金微粒子の充壌 車、複合層の厚さ、配線層の構成及び配線層の厚さはいずれも試料番号3-1の場合と同一のものである。試料番号 3-2~3-6の光配線媒体について実施例1と同様の条件で測定した配線再生特性を第3表に示す。

安定性、耐湿性について実施例1と同様に測定したが良好であった。



您 3 表

試料番号	推合周中の合金数粒子の 種類と組成比	記算算		
	(重景%)	レーザ先強度 (mH)	CN比 (dB)	
3 – 1	Sn (90) — Au (10)	7	5 5	
3 – 2	Sn (20) – Au (80)	9	5 5	
3 – 3	Sn (96) -Ag (4)	8	5 5	
3 – 4	In (90)Pb (10)	7	5 3	
. 3 – 5	Sn (50) — In (50)	7	5 4	
3 - 6	Ge (80) Sn (20)	7	5 6	

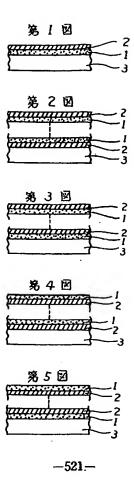
4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図、第3図、第4図及び第5図は本発明の光記録媒体の斯面図である。

各図に於て、1は複合用、2は半導体層、3は茘板を示す。

代理人 弁理士 髙 橋 勝 利

¥



THIS PAGE BLAINK (USPTO)

3